			T						
Nr karty zmiany/	Ozn. zmiany/	Zamiast/	Powinno E	być/	Po	odpis/	Data/		
No. of revision Konstruowat/	Sign. of rev.	Instead of	Should	be Materiat		nature Mase	Date a/Mass	Format/Size	_
Design by Kreślił/				Materia			-,		
Drawn by Sprawdził/						Te	ol. ogólna/	Podz./Scale	-
Checked by Zatwierdzit/							<i>Tolerance</i> O 2768-m	1: 1	
Approved by	Data/	lmię i Nazwisko/	Podpis/	Na	7W(1		i/Title		1
	Date DOLITECHNIK	Name and Surname (A WARSZAWSKA	Signature	7102	2110	02 900	17 11110		
Inctu		n. i Mech. Stosowan	_ i						
-		NTY OF TECHNOLOGY	-	Νι	ımer	rysur	nku/Draw	ving no.	Ar
									1
IIISTITU	Te of Aeronai	utics and Applied Me	CTI.						<u> </u>
							+		
Ir karty zmiany/	Ozn. zmiany/	Zamiast/	Powinno L	bvć/	Po	odpis/	Data/		
No. of revision Konstruował/	Sign. of rev.	Instead of	Should	be	Sig	nature	Date	5 (0)	
Design by				Materiał, Materia		Mas	a/Mass	Format/Size	
Kreślił/ Drawn by									
Sprawdził/						To	ol. ogólna/	Podz./Scale	
Checked by							Toloranoo		
Checked by Zatwierdził/ Approved by						ISC	<i>Tolerance</i> D 2768-m	1:1	
Zatwierdził/	Data/ Date	lmię i Nazwisko/ Name and Surname	Podpis/ Signature	Na	ZWa			1:1	
Zatwierdzit/ Approved by	<u>Date</u> POLITECHNIK Gut Techn. Low	Name and Surname (A WARSZAWSKA (n. i Mech. Stosowan)	Signature			częśc	0 2768-m	l	Ar
Zatwierdzit/ Approved by Instyt	<u> </u>	Name and Surname (A WARSZAWSKA	Signature			częśc	0 2768-m i/Title	l	
Zatwierdzit/ Approved by Instyt	<u> </u>	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowane SITY OF TECHNOLOGY	Signature			częśc	0 2768-m i/Title	l	5
Zatwierdzit/ Approved by Instyt	<u> </u>	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowane SITY OF TECHNOLOGY	Signature	Nu	ımer	częśc	0 2768-m i/Title	l	3
Zatwierdzit/ Approved by Instyt WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision	Pote POLITECHNIK Fut Techn. Low RSAW UNIVERS Interest of Aeronal	Name and Sumame (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand NITY OF TECHNOLOGY utics and Applied Me	Signature ej ch.	NL byc/ be	IM er Pa Sig	częśc rysui odpis/ nature	o 2768-m i/Title nku/Draw Data/ Date	ving no.	3
Zatwierdzit/ Approved by Instyte WAF Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by	Pote POLITECHNIK Sut Techn. Low RSAW UNIVERS Ite of Aeronal	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand (ATY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej ch. Powinno L	NL byc/	IMER Pa Sig	częśc rysui odpis/ nature	o 2768-m ij/Title nku/Draw	l	3
Zatwierdzit/ Approved by Instyt WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreślit/ Drawn by	Pote POLITECHNIK Sut Techn. Low RSAW UNIVERS Ite of Aeronal	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand (ATY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej ch. Powinno L	NL by¢/ be Materiat,	IMER Pa Sig	CZĘŚC rysur rysur dpis/ nature Masi	0 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass	ving no. Format/Size	3
Zatwierdził/ Approved by Instyt WAł Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdził/ Checked by	Pote POLITECHNIK Sut Techn. Low RSAW UNIVERS Ite of Aeronal	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand (ATY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej ch. Powinno L	NL by¢/ be Materiat,	IMER Pa Sig	CZĘŚC rysur rysur dpis/ nature Masi	o 2768-m i/Title nku/Draw Data/ Date	ring no. Format/Size Podz./Scale	3
Zatwierdzit/ Approved by Instyt WAF Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/	Date POLITECHNIK Fut Techn. Low RSAW UNIVERS Ate of Aeronal Ozn. zmiany/ Sign. of rev.	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand SITY OF TECHNOLOGY utics and Applied Me Zamiast/ Instead of	Signature ej Ch. Powinno E Should	Nu by¢/ be Material, Materia	Imer Pd Sig	częśc rysui odpis/ nature Masi	Data/Date a/Mass Dolorance D 2768—m	ving no. Format/Size	3
Zatwierdzit/ Approved by Instyt WAF Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/	Date POLITECHNIK Sut Techn. Low RSAW UNIVERS Ite of Aeronal Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date	Name and Surname "A WARSZAWSKA "In. i Mech. Stosowand "ITY OF TECHNOLOGY "Itics and Applied Me	Signature ej ch. Powinno L	Nu by¢/ be Material, Materia	Imer Pd Sig	częśc rysui odpis/ nature Masi	0 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass	ring no. Format/Size Podz./Scale	3
Zatwierdzit/ Approved by Instyt WAF Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/	Date POLITECHNIK Sut Techn. Low RSAW UNIVERS Ite of Aeronal Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of	Signature ej Ch. Powinno L Should Podpis/	Nu by¢/ be Material, Materia	Imer Pd Sig	częśc rysui odpis/ nature Masi	Data/Date a/Mass Dolorance D 2768—m	ring no. Format/Size Podz./Scale	3
Zatwierdzit/ Approved by Instyl WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/ Approved by	Date POLITECHNIK Fut Techn. Low RSAW UNIVERS Ate of Aeronal Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK	Name and Surname "A WARSZAWSKA "In. i Mech. Stosowand "ITY OF TECHNOLOGY "Itics and Applied Me	Signature e j Ch. Powinno E Should Podpis/ Signature	Nu byc/ be Material Material	Po Sig	CZĘŚC TySuI odpis/ nature Masi ISC CZĘŚC	D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass ol. og6ina/ Tolefance D 2768-m ij/Title	Format/Size Podz./Scale 1:1	3
Instyle Instyle Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/ Approved by	Date POLITECHNIK POLITECHNIK POLITECHNIK POLITECHNIK POLITECHNIK POLITECHNIK	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand SITY OF TECHNOLOGY utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imie i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA	Signature ej Ch. Powinno to Should Podpis/ Signature	Nu byc/ be Material Material	Po Sig	CZĘŚC TySuI odpis/ nature Masi ISC CZĘŚC	Data/Date a/Mass Dolorance D 2768—m	Format/Size Podz./Scale 1:1	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zatwierdzit/ Approved by Instyn WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/ Approved by Instyn WAf	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Styt Techn. Loss RSAW UNIVERS	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowane (ATY OF TECHNOLOGY utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Mane and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowane	Signature ej Ch. Powinno to Should Podpis/ Signature	Nu byc/ be Material Material	Po Sig	CZĘŚC TySuI odpis/ nature Masi ISC CZĘŚC	D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass ol. og6ina/ Tolefance D 2768-m ij/Title	Format/Size Podz./Scale 1:1	1 1 1 AA
Zatwierdzit/ Approved by Instyn WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/ Approved by Instyn WAf	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Styt Techn. Loss RSAW UNIVERS	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imię i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY	Signature ej Ch. Powinno to Should Podpis/ Signature	Nu byc/ be Material Material	Po Sig	CZĘŚC TySuI odpis/ nature Masi ISC CZĘŚC	D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass ol. og6ina/ Tolefance D 2768-m ij/Title	Format/Size Podz./Scale 1:1	1 1 1 AA
Zatwierdzit/ Approved by Instyn WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/ Approved by Instyn WAf	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Styt Techn. Loss RSAW UNIVERS	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imię i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY	Signature ej Ch. Powinno to Should Podpis/ Signature	Nu byc/ be Material Material	Po Sig	CZĘŚC TySuI odpis/ nature Masi ISC CZĘŚC	D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass ol. og6ina/ Tolefance D 2768-m ij/Title	Format/Size Podz./Scale 1:1	1 1 1 AA
Zatwierdzii/ Approved by Instyn WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzif/ Checked by Zatwierdzii/ Approved by Instyn Institu	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imie i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej Ch. Powinno L Should Podpis/ Signature ej Ch. Powinno L	Nubyc/ byc/ Material Na. Nubyc/	Po Sig	częśc rysur dpis/ nature Masi ISC częśc rysur	D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass ol. ogólna/ Tolerance D 2768-m ij/Title nku/Draw	Format/Size Podz./Scale 1:1	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instyle WAF Institute Instruction of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/ Approved by Institute In karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Proved by	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronal Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronal	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand INTY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imie i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand INTY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me	Signature ej Ch. Powinno to Should Podpis/ Signature ej Ch.	byc/ be Material Na. NU byc/ be Material	Pro Sig /	częśc rysur rysur masi rozęśc rysur rysur rysur rysur	Data/Date a/Mass oi. og6/na/Tolerance of 2768-m ii/Title	Format/Size Podz./Scale 1:1	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instyle Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Desim by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzit/ Approved by Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Drawn by Sprawdzit/ Checked by Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Desim by Kreslit/	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imie i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej Ch. Powinno L Should Podpis/ Signature ej Ch. Powinno L	byc/ be Material Na. NL	Pro Sig /	częśc rysur rysur masi rozęśc rysur rysur rysur rysur	D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass iol. ogólna/ Tolefance D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Data/ Date	Format/Size Podz./Scale 1:1	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zatwierdzii/ Approved by Instyn WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Approved by Instyn WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Konstruowat/ Design by Kreslit/ Drawn by Sprawdzit/ Sprawdzit/ Sprawdzit/	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imie i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej Ch. Powinno L Should Podpis/ Signature ej Ch. Powinno L	byc/ be Material Na. NU byc/ be Material	Pro Sig /	częśc rysur rysur Masi ISC częśc rysur Masi	D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass ol. ogólna/ Tolefance D 2768-m ij/Title nku/Draw Data/ Date a/Mass	Format/Size Podz./Scale 1:1	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instyle Instyle Institu Institut Ins	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronau Ozn. zmiany/	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imie i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej Ch. Powinno L Should Podpis/ Signature ej Ch. Powinno L	byc/ be Material Na. NU byc/ be Material	Pro Sig /	częśc rysui dpis/ nature Masi ISC CZęśc rysui dpis/ nature Masi	Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass	Format/Size Podz./Scale 1:1 Format/Size Podz./Scale	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zatwierdzii/ Approved by Instyli WAf Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Desim by Sprawdzit/ Checked by Zatwierdzii/ Approved by Institu Ir karty zmiany/ No. of revision Konstruowat/ Desim by Kreslii/ Approved by	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronas Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ite of Aeronas Ozn. zmiany/ Sign. of rev.	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand INTY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imię i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand INTY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of	Signature ej Ch. Powinno to Should Podpis/ Signature ej Ch. Powinno to Should	byc/ be Material Na. Nu byc/ be Material Material	Po Sig /	częśc rysui dpis/ nature Masi CZęśc CZęśc rysui dpis/ nature Masi	Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass	Format/Size Podz./Scale 1:1	1
Instyle Instyle Institu Institut Ins	Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss RSAW UNIVERS Ate of Aeronas Ozn. zmiany/ Sign. of rev. Data/ Date POLITECHNIK Sut Techn. Loss Ate of Aeronas Ate of Aeronas Ozn. zmiany/ Sign. of rev.	Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/ Instead of Imie i Nazwisko/ Name and Surname (A WARSZAWSKA In. i Mech. Stosowand ITY OF TECHNOLOGY Utics and Applied Me Zamiast/	Signature ej Ch. Powinno L Should Podpis/ Signature ej Ch. Powinno L	byc/ be Material Na. Nu byc/ be Material Material	Po Sig /	częśc rysui dpis/ nature Masi CZęśc CZęśc rysui dpis/ nature Masi	Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass Data/Date a/Mass	Format/Size Podz./Scale 1:1 Format/Size Podz./Scale	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1